3次元インライン検査が可能な印刷はんだ検査機

Solder Paste Inspector Suitable for In-line 3D Solder Paste Inspection

UDC 681.3 : 681.786

鈴	木		隆	Takashi Suzuki	メジャメント ソリューションズ ATE 事業部 第2開発部
中	道	泰	久	Yasuhisa Nakamichi	メジャメント ソリューションズ ATE 事業部 第2開発部
田	沼	敦	郎	Atsuro Tanuma	メジャメント ソリューションズ ATE 事業部 第 2 開発部
加	島	史	夫	Fumio Kashima	メジャメント ソリューションズ ATE 事業部 マーケティング部
櫛	渕	恭	男	Yasuo Kushibuchi	技術統轄本部 共通技術センター ソフトウェア技術部

はじめに

マルチメディア時代を迎え、携帯電話・ビデオカメラ・ PDA などのモバイル機器の普及が急速に進んでいる。これ らは高密度実装技術である BGA (Ball Grid Array) や CSP (Chip Scale Package) などの IC や 0603 チップ部品 の実装により初めて可能となる。一方、高密度実装である ため、プリント基板と搭載部品の電極との接触不良や ショートなどによる不良発生の確率が高くなる。こうした 基板不良の要因の約65%がはんだの印刷工程で発生してい ると言われており、その多くはプリント基板のパッドに印 刷されるはんだの高さ不足・はんだ量の過多過少である。 これらの不良は、リフロー後にはんだが融けて搭載部品の 電極とプリント基板のパッドとが密着しているか、または 隣合う電極がつながっていないかを外観検査する方法もあ るが、BGA/CSP においては搭載後は電極がパッケージの 下に隠れてしまうので検査ができない。また、チップ部品 においても融けたはんだの状態が判別しにくいので外観検 査は困難である。したがって、高密度実装プリント基板の 信頼性の向上と歩留まり改善のためには、部品搭載前にプ リント基板に印刷された各パッド上のはんだの体積・高さ を検査する必要がある。しかし,現在,世の中で一般に使 用されている CCD カメラによる 2 次元方式のはんだ検査 機は面積測定のみであり、高さ方向の感度がないので体積 測定は不可能である。このため、高さ方向に感度のあるセ ンサを用いた検査機が必要となる。我々は10数年来,非接 触レーザ変位センサ「光マイクロ」¹⁾を用いて、セラミッ クの反りや IC ウェハの平坦度, 非球面レンズの形状測定

を行う測定機を開発してきた。「光マイクロ」は測定点がス ポットであるため、プリント基板上のはんだの形状測定の ように測定点数が多いと測定に非常に時間がかかり、プリ ント基板実装ライン上の使用が困難であったが、このたび、 この「光マイクロ」にレーザスキャン方式を組合せたセン サを搭載した印刷はんだ検査機 MK5401A を開発すること により、高速・高精度でプリント基板の各パッド上のはん だの体積・面積・高さ・印刷の位置ずれ・はんだどうしの ブリッジをインライン検査することに成功した。MK5401A の外観図を図1にセンサヘッドの外観図を図2に示す。



至1 MK5401 外照図 External view of MK5401A



図 2 センサヘッド外観図 External view of sensor head



本機のブロック図を図3に示す。本機はセンサ,センサ を搭載した Z 軸ステージ, Z 軸ステージを搭載した X 軸ス テージ,プリント基板の搬入・搬出を行う基板搬送部,基 板搬送部を搭載した Y 軸ステージ,基板搬送部と各ステー ジを制御するシーケンサ,シーケンサを制御するとともに センサから信号を受けてプリント基板上のはんだ形状を演 算・表示するパソコン・ディスプレイにより構成されてい る。また,本機は精密な測定を行っているので,隣接して 設置された高速型実装機などから発生する振動が本機の測 定精度に影響を及ぼさないように,架台と測定部との間に 防振ゴムを挿入し,床面から伝わる振動を遮断している。



図3 MK5401A ブロック図 Block diagram of MK5401A

測定方式を図4に示す。本機はまずセンサが停止した状態で、レーザ光の走査方向と直交する方向にプリント基板を移動して 30mm の幅で測定を行う。次にセンサをレーザ 光の走査方向に移動し、同様に測定を行う。これを繰返す ことにより、プリント基板の全面を測定する。



図4 測定方法 Scanning path

プリント基板は幅方向にも長手方向にも反っていること が多いので、レーザ光の走査方向に対しては基板の反りを 30mm あたり 1mm 以下になるように機械的な矯正機構を 設けている。また基板の移動方向に対してはプリント基板 とセンサ間の距離の変化が±0.5mm 以内に収まるようにセ ンサを高さ方向に移動させながら測定する倣い測定により、 330 × 250mm の基板で最大5mm まで反っていても測定可 能である(図5参照)。



図5 反り矯正および倣い測定 Warp correction and automatic tracing measurement

2.2 センサの原理

(1) センサヘッド

本機が使用しているセンサは高さの測定に三角測 量方式を応用している。センサの光学系概要を図6



図6 光学系概要 Schematic of optics

に示す。測定対象にレーザ光を照射すると測定対象 から反射された光は照射点の高さに応じて PSD (Position Sensitive Detector) 上での結像位置が変 化する。PSD は結像の重心位置に応じた電気信号を 出力する素子であり、PSD の出力信号から測定対象 の高さおよび受光量を検出することができる。した がって、ポリゴンスキャナによってレーザ光を走査 すると、レーザ光が照射された線上における測定対 象の断面形状を得ることができる。ポリゴンスキャ ナには多面の回転鏡を使用しており、 高速回転させ ることで1秒間に4000回もの走査が可能である。こ こで、この回転鏡の鏡面に倒れがあったり回転軸の ふらつきがあると、反射面に入射されたレーザ光が 副走査方向(走査方向と直交する方向)に傾いて反 射するため、測定点のずれを生じる。これを避ける ため、光源から出射されたレーザ光をポリゴンス キャナの反射面で一度結像させ,再度測定対象で結 像するような面倒れ補正光学系を挿入することで, 測定点がずれないようにしている。なお、照射点に おけるレーザ光のスポット径は、はんだボールの直 径程度(約40 µ m)で、スポット径内の高さ分布 の平均値が測定値となるため、はんだの断面形状は 実際の凹凸より滑らかな形状となる。はんだ面にお いては、レーザ光が散乱するため、反射光束内には、

スペックルという空間的にコントラストの高い斑点 模様が発生する。このスペックルの測定精度に対す る影響を除くためにセンサ部の受光レンズには非球 面レンズを採用し, 散乱光の結像特性を上げてス ポット径分布の平滑化を図るとともに、PSD 上のス ポット径の収差による広がりを縮小させて、結像位 置を安定させている。また、この受光レンズを走査 方向ヘアレイ状に並べることで、30mmの走査幅か らの反射光を受光面積の小さい PSD 上へ連続的に結 像できる。これにより、PSD の受光面積を小さくで き,応答性の高い測定が可能である。測定対象を副 走査方向に移動して得られた等間隔の各断面形状を 順に並べることにより, 面全体の高さ分布のデータ を得ることができ、ちょうどデジタルカメラ画像の 各ピクセルの濃淡を各測定点の高さに置き換えた画 像として表現できる。これを距離画像と呼び、同様 に同時に得られた受光量の画像を輝度画像と呼ぶ。 これら距離画像と輝度画像を組合せて、はんだの形 状認識や認識マークの位置検出を行っている。

三角測量方式には垂直入射方式と正反射方式があ るが、垂直入射方式は、はんだ高さの基準面となる レジスト面が検出できない。そこで、本機のセンサ は,正反射方式を採用している。正反射方式は, レーザ光の入射角が0でないため、変位量に応じて 投受光面方向に測定位置のずれが生じる (図7参照)。



図7 測定の位置ずれ Position shift for height variation

そこでプリント基板の移動速度・方向などから算出 した測定位置のずれ量に応じて,距離・輝度画像の 各ピクセル位置を副走査方向に補正する処理を信号 処理ボードで行っている。これにより、正反射方式 でもはんだの位置ずれを正しく検査することができ る。

73



図8 センサブロック図 Block diagram of sensor head

(2) 信号処理ボード

ブロック図を図8に示す。PSDから得られるアナ ログ信号を A/D 変換したデータから測定値を得る のに必要な,各種演算,走査ビーム位置の検出,各 種補正処理等を FPGA を用いたパイプライン動作に よるハード演算により実現している。算出した測定 値をデータとし,走査ビーム位置をアドレスとして バッファメモリに書き込むことで距離画像および輝 度画像を形成する。バッファメモリ上に形成された 画像は,PCIバスを介したバースト転送を繰返すこ とによりパソコンの主メモリに格納する。この際, バッファメモリを2ブロック構成とし,各ブロック のデータを交互に転送することで測定データの書き 込みとデータ転送のリアルタイム性を維持し,PCI バスの使用効率を高めている。

2.3 データ処理

ソフトウェアブロック図を図9に示す。ソフトウェアは Windows NT 4.0 Workstation を OS としたパソコン上で動 作する。なお、使用しているパソコンは、大容量の距離・





輝度画像を高速に演算処理するため CPU: Pentium Xeon 1GHz × 2, 主メモリ 1GB を搭載したモデルを採用してい る。本機のデータ管理には,市販のデータベースソフトを 使用している。データベースで管理するデータは,各パッ ド上のはんだの形状・位置の設計値および合否判定するた めの判定基準が含まれている検査データと,合否判定結果 および各はんだの実際の体積・面積値などが含まれている 測定結果データである。データベースを利用したことによ り,ネットワーク接続されたオフライン端末からデータ ベースに接続でき,検査機本体と全く同一のユーザインタ フェースでの検査データ編集や,測定済みのデータ分析を 可能とした。

3 設計のポイント

3.1 基板全面のインライン検査

携帯電話・ビデオカメラなどの基板の,実装のラインタ クトは 30 ~ 60s であり,この時間内で搬送,測定,演算を 行う必要がある。2.2 で述べたように本機のセンサは受光レ ンズアレイ,高速回転型ポリゴンスキャナ,高速応答 PSD および FPGA を用いたパイプライン動作によるハード演算 により,走査幅 30mm,走査回数 4000 回/s,サンプリング 周波数 6MHz での測定が可能であり,数百 MBの測定デー タは PCI バスを介してパソコンの主メモリへバースト転送 され,MMX 命令 (Pentium の高速マルチメディアデータ 処理命令)を使用した高速フィルタ,パターンマッチング, 2 値化,ラベリングなどの高速画像処理により,基板全面 をXY平面: 20µm, Z方向:4µmの分解能で 165mm×125mm の基板を 25s で検査可能とした。

3.2 高さの基準面の安定性

先に述べたように基板は多方向に反っている場合が多く, リフロー後の裏面の検査時にはさらに反りが大きくなる傾 向がある。垂直入射方式の三角測量方式ではプリント基板 へ入射した光がレジストを通過して内部へ浸透してしまう ためレジスト面の検出ができない。このため,各パッド上 のはんだの体積・面積を算出する際の高さの基準面を各 パッドに隣接する周囲レジスト面ではなく,離れた配線パ ターン上に3点以上の基準点を設けて設定することになる ので,この基板の反りの影響を受けやすく,現物合わせに よる設定も大変面倒である。本機のセンサは正反射方式の 採用によりレジスト面を検出できるため,各パッドに隣接 する周囲のレジスト面を検出できるため,各パッドに隣接 する周囲のレジスト面を高さの基準面に設定でき,反りの 影響を受けずに安定した測定が可能である。はんだの体 積・面積の演算方法を図10に示す。まず,輝度画像から



図 10 演算方法 Calculation methods

パターンマッチングを用いて認識マークを検出し,これを 基準として距離画像と検査データを重ね合わせることによ り,プリント基板上の実際のはんだの位置を検出する。次 に各はんだの周囲に隣接しているレジスト面の高さ分布か ら重心を算出し,はんだ高さの基準面とする。レジスト面 は,距離画像に対応する輝度画像からはんだ,レジスト, レジストギャップ,パッドを判別してレジスト面のみを採 用している。さらに基準面に対して高さ方向にはんだボー ル1個分相当程度の高さのオフセットを付加した位置で距 離画像を切断し,切断面を面積,切断面上部と切断面×オ フセット量を合算したものを体積としている。オフセット を付加することにより,はんだの周囲の基板の小さな起伏 などの影響を受けずに安定した切断面が得られる。厳密に 言えば,はんだボール1個程度の高さでつながっているブ リッジを検出することはできないが,リフロー後には表面 張力でお互いのパッド方向に引き寄せられ,ブリッジには ならないので問題ない。

3.3 容易な検査データ作成

検査データは、検査機がプリント基板を検査するための 基本データであり、各パッド上のはんだの体積・面積・高 さや印刷位置の検査基準となるデータである。本機では Windowsの使いやすい GUI と後述する3種類の作成方法 を用意することにより、検査データを容易に作成可能とし た。CCD カメラによる2次元方式のはんだ検査機での検査 データ作成時には画像処理上必須である2値化のしきい値 や検査ウィンドの設定が不要なので、短時間でデータ作成 が可能である。また、ラインに設置された検査機とネット ワーク接続されたオフライン端末でも同様に検査データの 作成が可能であり、データ作成のために稼動率を下げるこ ともない。本機が用意した3種類の作成方法では、(1) CAD データ(自動搭載機用マウントデータ)、(2) ガーバ データ、(3) 良品見本基板、をそれぞれ設計値として検査 データを作成することができる。

(1) CAD データによる検査データ作成

CAD データには各搭載部品の品名,搭載座標・角 度などの情報が含まれている。これとは別に部品ご とに搭載用のはんだ形状・配置をあらかじめ部品ラ イブラリに登録しておき,この2つを組み合わせて 検査データを作成する。はんだ形状はユーザにより ノウハウがあるため,同じ部品でも異なることが多 い。したがって,ユーザが任意のはんだ形状を容易 に定義できるようなグラフィックエディタを装備し ている。搭載される部品が,あらかじめ部品ライブ ラリに登録済みであれば,作成時間は5分程度である。

(2) ガーバデータによる検査データ作成

はんだ印刷機で使用するメタルマスク製造用の ガーバデータから検査データを作成する。ガーバ データとはフォトプロッタ用の作画コマンドの フォーマットであるガーバフォーマットで作成され たデータのことであり,座標データとパターン形状 情報のアパーチャリストからなる。座標データとア パーチャデータにより作画される各開口形状の輪郭 抽出を行い,検査データに変換している。ガーバ データには部品情報が含まれていないので,検査 データに変換後,品名や端子番号を付加することが できる。作成時間は5分程度である。他の作成方法 に比べ作業量が少ないため,一番利用される方式で ある。

(3) 良品見本基板による検査データ作成

CAD データやガーバデータなどが入手できない場 合は,良品の見本となるはんだが印刷された基板を 設計値として検査データを作成することができる。 まず,仮測定を行って基板上の各はんだの位置・形 状をある程度自動検出し,次に現物に合うように手 動で修正を行ってから,これを基に再測定して検査 データに変換する。作成時間は 30 分程度である。

3.4 見やすい3次元表示

これまでの3次元表示はワイヤーフレームや等高線,棒 グラフといったものが多く,細かな部分の凹凸がはっきり せず,また人間の見た目には違和感のある表示であった。 本検査機では3次元表示にOpenGLを採用し,拡大・縮小 はもちろん回転も自由自在で,より人間の目で見た感じに 近い表示を可能とした(図13参照)。

3.5 場所をとらないコンパクトサイズ

既存のラインへの導入を考慮し,はんだ印刷機と高速型 実装機を連結するのに通常必要な延長コンベアの代替とし て設置可能な大きさとし,既設ラインの長さを変えること なく容易に設置できるようにした。また,検査機の前面に しかメンテナンススペースが取れない場合を考慮した設計 となっている。

機能、性能

- 4.1 測定結果
- 4.1.1 検査項目

検査項目一覧を図11に示す。前述の体積・面積の演算 に加えて、はんだ幅・高さ・位置ずれも算出している。は



図 11 検査項目一覧 Inspection items list



図 12 合否判定画面 OK-NG judgement display

んだ全体の平均位置ずれは基板とメタルマスクの位置合わ せ精度に相当し,はんだ印刷機の印刷条件を調整する目安 となる。高さムラは QFP 搭載用はんだなど平坦部のある はんだの両端におけるつのの高さに相当する。

4.1.2 合否判定

あらかじめ、はんだの体積・面積などの各検査項目に対 する判定基準を設定することにより、はんだごとに測定値 と設計値を比較して合否判定を行う。判定基準は各はんだ 毎に設定可能である。各はんだの合否判定結果は画面上の レイアウト図および一覧表に表示される(図12参照)。レ イアウト図ではOK(良品)とNG(不良品)のはんだが色 分け表示されており、また項目ごとの NG のはんだのみの 表示も可能である。一覧表には各はんだごとに測定値や設 計値に対する比率が表示される。判定結果は品質管理情報 としてデータベースに保存される。NG 判定となった基板 は、後段に流さずブザーおよびパトライトの点灯によりオ ペレータに確認させたり,NG 信号を外部に出力して後段 のNGストッカーに自動振り分けをさせることも可能であ る。また NG となったはんだを含む領域の測定データを自 動的に保存し、測定後に NG 箇所の3次元形状を後から詳 細に観察することも可能である。

4.1.33次元表示

レイアウト図上で領域を指定することで、その箇所の3

次元形状を表示させることができる。0.3mm 角のはんだの 3次元形状を図13に示す。左側は印刷抜けの悪いはんだ であり,右側の正常なはんだとの違いが明らかである。ま た3次元形状上で指定した任意の2点間の断面形状の表示 や指定した2点間の距離の簡易計測機能およびはんだの実 測形状と設計値形状との重ね合わせ表示も可能である。



	左 側	右 側
体積 (µ m ³)	6.67×10^{5}	6.28×10^{6}
面積 (µ m ²)	1.48×10^{4}	6.40×10^{4}
平均高さ (µm)	44	96

図 13 3次元形状 Height map



図 14 トレンド表示 Trend

4.1.4 トレンド表示

従来,はんだ印刷機の印刷条件の調整やクリーニング間 隔は現場作業者の勘や経験などで決められることが多く, 印刷機でクリームはんだをマスクに刷り込むスキージの送 り方向に依存した印刷高さのかたよりが発生したり,最適 なクリーニング間隔となっていないことがあった。本機は 図14に示すように基板全体のはんだの平均高さや総体積 などをリアルタイムで画面上に時系列順で表示ができるの で,現場作業者はこの測定値の相対的な変化により,印刷 条件の調整やクリーニング間隔の最適化などに役立てるこ とができる。また部品・はんだ単位の表示も可能で、マス クの目詰まりやマスクの裏側に付着しているはんだボール の拭き残しなどに起因する不具合を早期に見つけ出すこと ができる。

4.2 測定精度

0.3mm 角のはんだを 100 回測定した時の測定値の繰返し
性を図 15 に示す。体積・面積・平均高さともに 3 σ で
10%以下の値を示している。また丸型および正方形型のは



図 15 測定値の繰返し性 Repeatability of measurement





んだ(0.35~0.8mm)を本機と共焦点方式の変位計で測定 した時の測定値の相関を図16に示す。相関係数は体積・ 面積とも 0.997~0.998 と良く相関が取れている。

4.3 2次元方式に対する優位性

2次元方式検査と3次元方式検査を比較した例を図17 に示す。左側はCCDカメラの画像であり,右側は本機で 測定したはんだの3次元表示である。左側の画像を元に検 査を行う2次元検査機では高さが測定できないためはんだ のダレなど体積異常や高さムラ,不揃いは検出不可能であ るが,本機ではこれらを定量的に検査することが可能であ る(矢印のはんだ)。

4.4 主な仕様

表1に印刷はんだ検査機の主な仕様を示す。



A : 2 次元(CCD カメラ)



A: 3次元(本機)

図 17 2次元/3次元の比較 Comparison : 2D vs. 3D

表1 主な仕様 Main specification

基板	外形	搬送方向(X)×幅方向(Y):50×50~330×250mm		
	厚み	$0.4 \sim 4.0 \mathrm{mm}$		
	反り	1.0mm 以下		
	部品実装可能範囲	基板上面から 8mm, 基板下面から 30mm まで		
測定範囲	最大はんだ高さ	300 µ m		
(高さ: Z)	Z 方向倣い範囲	5mm		
分解能		X · Y : 20 μ m, Z : 4 μ m		
最大検査領域		330 (X) × 250 (Y) mm, ただし, 幅方向の両サイド 3mm を除く		
検査項目		体積: V, 面積: S, 平均高さ: H = V/S, 高さムラ:Δ H = Hmax-H, 位置ずれ, プリッジ		
繰返し性*1	対象パッド寸法	\Box 0.3 \sim 0.4mm	□ 0.4mm 以上	
	体積・面積 (3 σ)	± 15 %	± 10 %	
	平均高さ (3 σ)	± 15 μ m	± 10 µ m	
	位置ずれ* ²	± 25 μ m		
タクト	センサヘッド1台	25s/枚(基板サイズ: 165 × 125mm, はんだ数: 2500 個)		
	センサヘッド2台*3	20s/枚(基板サイズ: 165 × 125mm, はんだ数: 2500 個)		
設置環境	使用温度・湿度	10~35°C, 30~80% RH(結露なきこと)		
	電源	単相 200Vac ± 10 % (標準), 50/60 Hz, ≤ 600VA		
		220Vac ± 10 %も対応可		
	エアー源	$0.5 \sim 1$ MPa, 5l/min (A.N.R)		
レーザ製品のクラス分け		クラス1		
寸法・質量		807 (W) \times 900 (D) $\times \leq$ 2000 (H) mm, \leq 550kg		

*1:標準サンプルでの値

*2:印刷されたはんだ全体の平均位置ずれ量

*3:オプション

5 vyu

今後の展開として,さらに小さい開口で印刷されるはん だへの対応,精度・タクト・操作性の向上,解析機能の向 上および品質向上のためのより有効な情報提示を検討して いる。

参考文献

 原,松丸,近藤,濱野,田沼,大森:高性能光マイクロ, アンリツテクニカル 75 号 (1998.3)